

ATA DE COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE do curso Superior em Processos Químicos do câmpus Lages. Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, às dezenove horas, via RNP, compareceram na webconferência no link: <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/campus-lages-eventos>, o Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas do IFSC, Prof. Valter Vander De Oliveira, o Diretor-geral do Câmpus Lages, Prof. Vilson Heck Junior, o Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, Prof. Silmar Primieri, a Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, Prof. Carolina Berger, o professor do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, Sr. Gustavo Henrique Santos Flores Ponce e as servidoras Elisandra da Silva Alves e Jacqueline Pereira Vistuba, realizou-se a cerimônia de Colação de Grau em gabinete de formandos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos do câmpus Lages. Neste ato foi conferido o Grau de Tecnólogo(a) em Processos Químicos aos graduandos: Deivid Junior Dos Santos Moreira e Luana Fernandes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a cerimônia da qual eu, Elisandra da Silva Alves, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo representante do Reitor e pela secretária da cerimônia, ficando arquivada na Assessoria da Direção do Câmpus Lages , bem como no endereço eletrônico: <https://www.ifsc.edu.br/web/campus-lages/formatura>.

Formandos:

DEIVID JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA
LUANA FERNANDES

VILSON HECK JUNIOR

Demais servidores presentes:

ELISANDRA DA SILVA ALVES
JACQUELINE PEREIRA VISTUBA

Autoridades presentes:

CAROLINA BERGER
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS FLORES PONCE
SILMAR PRIMIERI
VALTER VANDER DE OLIVEIRA

Valter Vander De Oliveira

Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas
Representante do Reitor do IFSC

Elisandra da Silva Alves

Secretária da cerimônia